



2025 年 7 月 18 日

各 位

会 社 名 J X金属株式会社
代表者名 代表取締役社長 林 陽 一
(コード：5016、東証プライム)
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部 米 山 学
開示担当課長
(TEL. 03-6433-6088)

経済産業省による半導体用スパッタリングターゲットに係る供給確保計画の認定について

J X金属株式会社（社長：林 陽一、以下「当社」）は、本日、経済産業省から半導体用スパッタリングターゲットに係る供給確保計画の認定を受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 認定供給確保計画について

半導体等の安定供給確保に向けた経済安全保障推進法に基づく支援措置（※）の対象として、当社がひたちなか新工場（仮称）で進めている設備投資計画の一部が認定されたもので、これに伴い最大約 22 億円の助成を受ける予定です。

当社は、「2040 年 J X金属グループ長期ビジョン」において、先端素材のグローバルリーダーとして社会の発展と革新に貢献することを掲げています。同ビジョンの実現に向け、当社の先端素材分野の新たな中核拠点とするべく、茨城県ひたちなか市において大規模用地を取得し、工場の建設を進めています。特に同工場では、将来的にさらなる需要の伸長が見込まれる半導体用スパッタリングターゲットをはじめとする半導体材料を中心に投資を行うこととしております。

半導体用スパッタリングターゲットは、半導体の配線パターン形成等に用いられる成膜材料であり、半導体のサプライチェーンに不可欠です。当社の半導体用スパッタリングターゲットは、先端半導体向けを中心にグローバル規模で高いシェアを獲得しており、世界の半導体サプライチェーンにおいて重要な役割を担っております。当社は、ひたちなか新工場における同製品の生産能力増強を着実に実行することにより、国内外半導体サプライチェーンへの供給責任を果たしてまいります。

「2040 年 J X金属グループ長期ビジョン」で掲げる「技術立脚型企業」への転身に向けた施策を推進し、先端素材で社会の発展と革新に貢献するグローバル企業を目指してまいります。

（※）詳細は経済産業省「[経済安全保障推進法に基づく「特定重要物資の安定的な供給の確保」について](#)」をご参照ください。

<支援措置の概要>

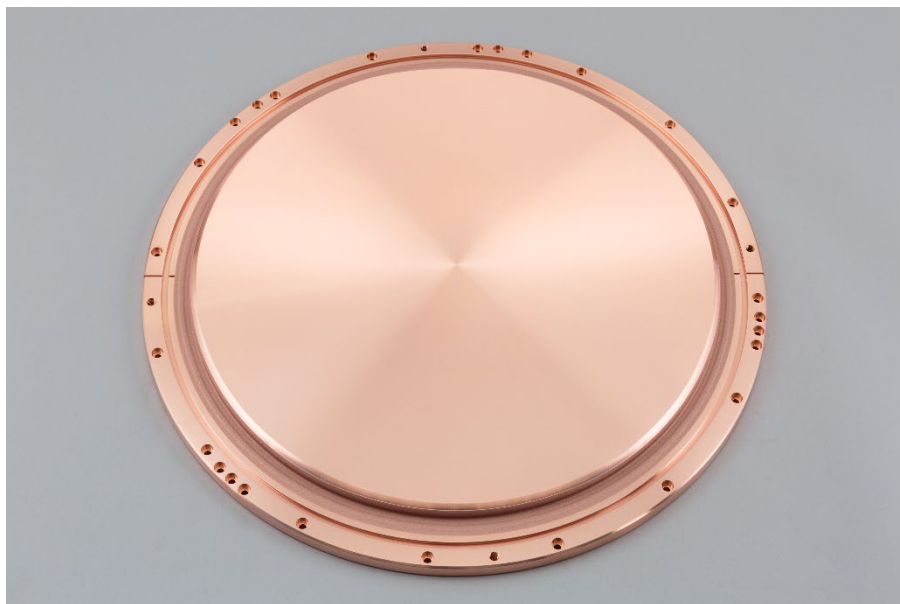
生産場所	ひたちなか新工場（仮称）（茨城県ひたちなか市）
内 容	半導体用スパッタリングターゲットの生産能力の増強
必要な資金の額	約 66 億円（最大助成額 約 22 億円）

2. 今後の見通し

2026 年 3 月期連結業績への影響は軽微です。

以 上

< 参考資料 >



半導体用スパッタリングターゲット